File 351:Derwent WPI 1963-2007/UD=200765 (c) 2007 The Thomson Corporation

6/5/1

DIALOG(R) File 351: Derwent WPI

(c) 2007 The Thomson Corporation. All rts. reserv.

0006258355 - Drawing available WPI ACC NO: 1993-050030/ 199306

XRAM Acc No: C1993-022907

XRPX Acc No: N1993-038095

Photoreceptor for electrophotography - comprises electroconductive base coated with polymeric binder contg. hydroxyl gps. contg. benzyl and titanyl phthalocyanine(s) as charge generating material(s) Patent Assignee: KONICA CORP (KONS)

Inventor: ITAMI A; KINOSHITA A; SUZUKI S; WATANABE K

Patent Family (1 patents, 1 countries)

Patent

Application Number Kind Date Number

Date Kind JP 5002279 -19930108 JP 1991154714 A 19910626 199306 B

Priority Applications (no., kind, date): JP 1991154714 A 19910626

Patent Details

Number Kind Lan Pq Dwg Filing Notes JP 5002279 JA 16

Alerting Abstract JP A

Photoreceptor has a layer including charge generating charge transporting materials on an electrically conductive base. The crystal mixt. of titanyl phthalocyanine having a peak at 27.2 +/1 0.2 deg. (Bragg angle 2 theta) to the CuK alpha X-ray (1.541 A wavelength) and is dispsersed in binder including at least a polymer having a hydroxyl gp. at part of the side chain, to form the charge generating layer. The crystal mixt. of titanyl phthalocyanine having peak at 9.5 +/- 0.2 deg. and 27.2 +/- 0.2 deg. (Bragg angle 2 theta to the CuK alpha x-ray (1.541 A wavelength) as the charge generating substance, is dispersed in the same binder to form the charge generating laver.

USE/ADVANTAGE - Has high sensitivity and durability to repeated use. Used in e.g. printer and digital copying machine.

Title Terms/Index Terms/Additional Words: PHOTORECEIVER; ELECTROPHOTOGRAPHIC; COMPRISE; ELECTROCONDUCTING: BASE; COATING: POLYMERISE; BIND; CONTAIN; HYDROXYL; GROUP; BENZYL; TITANYL; PHTHALOCYANINE; CHARGE; GENERATE; MATERIAL

Class Codes

International Classification (Main): G03G-005/06 (Additional/Secondary): C09B-067/50, G03G-005/05 File Segment: CPI; EngPI; EPI

DWPI Class: E23; G08; S06; T04; P84

Manual Codes (EPI/S-X): S06-A01A1; S06-A16A; T04-G04C

Manual Codes (CPI/A-M): E23-B; G06-F06

ELECTROPHOTOGRAPHIC SENSITIVE MATERIAL

Publication number: JP5002279 Publication date: 1993-01-08

Inventor:

WATANABE KAZUMASA: ITAMI AKIHIKO: SUZUKI

SHINICHI: KINOSHITA AKIRA

Applicant: Classifications - international: KONISHIROKU PHOTO IND

C09B67/50; G03G5/05; G03G5/06; C09B67/00: G03G5/05: G03G5/06: (IPC1-7): C09B67/50; G03G5/05;

G03G5/06

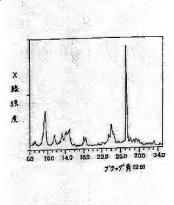
- European:

Application number: JP19910154714 19910626 Priority number(s): JP19910154714 19910626

Report a data error here

Abstract of JP5002279

PURPOSE: To provide an electrophotographic sensitive material having excellent electrification property, high sensitivity and excellent properties for repetitive use, and the coating liquid of the sensitive material having good storage stability. CONSTITUTION: The electrophotographic sensitive material has a charge generating layer containing a mixed crystal of titanyl phthalocyanine and vanadylphthalocvanine dispersed in a binder, It is required that the mixed crystal shows a significant peak at 27.2 deg.+ or -0.2 deg. Bragg angle 2theta for CuKalpha specific Xray (1,541 Angstrom). The binder contains a polymer having hydroxyl groups in a part of side chains as at least one component.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-2279 (43)公開日 平成5年(1993)1月8日

51) Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
G 0 3 G 5/06	372	8305-2H		
C 0 9 B 67/50		7306-4H		
G 0 3 G 5/05	101	8305-2H		
5/06	371	8305-2H		

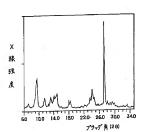
		:	審査請求 未請求 請求項の数5(全16頁)
(21) 出願番号	特顯平3-154714	(71) 出願人	000001270
			コニカ株式会社
(22)出顯日	平成3年(1991)6月26日	-	東京都新宿区西新宿1丁目26番2号
		(72)発明者	波邉 一雅
			東京都日野市さくら町1番地コニカ株式会
			社内
		(72)発明者	伊丹 明彦
			東京都日野市さくら町1番地コニカ株式会
			社内
		(72)発明者	始木 龍一
			東京都日野市さくら町1番地コニカ株式会
			社内
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 電子写真感光体

(57) 【要約】

[目的] 従来の課題を解決し、帯電性に優れ高感度で 繰り返し使用において優れ、かつ塗布波の保存安定性の 良好な電子写真感光体の提供。

【構成】 電荷発生物質としてCuKα特性X線(波長 1.541Å) に対するブラッグ角2 0 の27.2°±0.2°にピ ークを必須に有するチタニルフタロシアニンとパナジル フタロシアニンの混晶を、側鎖の一部に水酸基を有する ポリマーを少なくとも一つの成分とするパインダに分散 した電荷発生層を設ける。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 導電性支持体上に、電産発生物質および 電荷機能物質を含有する形式体を設けてなる電子写真感 光体にきめて、電荷発生物質として O K C 中極 X 終 (波長 L 61 A) に対するプラッグ角 2 0 027.2° ±0.2 * にピークを有するチタニルフタロシアニンとバナジル フタロシアニンの混晶を、側鎖の一部に水酸差を有する ポリマーを少なくとも一つの成分とするパインダに分散 した電荷発生層を持つことを特徴とする電子写真感光

「関本項2] 第程性支持体上に、電荷発生物質わよび 電荷輸送制度を含有する設分体を設けてなる電子写真感 光体において、環荷発生物質としてCu K a 特性 X 線 (被長1.541人) に対するブラッグ角20の8.5 ±0.2 ** 27.2** ±0.2** にピークを有するチタニルフタロシ アンとパナジルフロップエの温品を観測の 水磁差を有するポリマーを少なくとも一つの成分とする パインダに分散した電荷発生層を持つことを特徴とする

「請求項3] 非零性支持体上に、電荷発生物質もよび 20 電荷能送物質を含有する感光体を設けてなる電子写真器 光体において、電荷発生物質として Cu Ku 存特性 X線 (被長1.641人) に対するプラッグ角2 0 の9.1' ±0.2 '、27.2' ±0.2' にピークを有するテランルフクロシ アンシとパナジルクラロシアニの撮影を報覧の一部に 水概基を有するポリマーを少なくとも一つの成分とする パインタに分散した電荷発生層を持つことを特徴とする 電子写真感光体

【請求項4】 特許請求項1,2,3においてパインダ に使用される頻鏡の一部に大機基を有するポリマーかが 30 リビールアルコールから誘導されるポリマーであること を特徴とする電子写真感光体。

[請求項5] 特許請求項1,2,3においてパインダ に使用される側鎖の一部に水敷基を有するポリマーがポ リピニルブチラール樹脂であることを特徴とする電子写 真感光体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

[産業上の利用分野]本売明は電子季恵販光体に関し、 特に光準電性材料として特定の結晶型を有するチタニル 40 フタロンアニンとパサシルフタロンアニンの結晶を用 い、プリンタ、程予機等に有効であって、かつ露光干吸 として半導体レーザ光及びLED光等を用いて像形成を 行うと者にも行動な電子写真感光体に関する。

[0 0 0 2]

「使来の技術」近年、光準電性材料の研究が進んに行わ 特性が変化することが傾られて メージーンにはα、β、7、ε型 5の総晶型が異なることにより青 があることが解析されている。 使来、これらの光準電性材料には主として無機系の 品、2 (元) (12 (12 (1979))。 品、2 (2) (3 (12 (1979))。

ン、酸化亜鉛、硫化カドミウム等の無機光導電性材料を 主成分とする感光層を設けた無機感光体が広く使用され てきた。

【0003】 しかしながら、このような無機感光体は後 等機、プリンタ等の電子写真感光体として要求される光 感度、熱安定性、耐湿性、耐久性等の特性において必ず しも満足できるものではなかった。例えばセレンは熱や 指数の汚れ等により結晶化するために電子写真感光体と しての特性が好化しやすい。また、磁化がドミウムを 2000年世が好化していまた、確化がドミウムを 1000年世が好化していまた、確化がドミウムを 1000年で写真感光体は耐湿性、耐久性に劣り、また、酸

化亜鉛を用いた電子写真感光体も耐久性に問題がある。 (0004) 更に近年、環境問題が特に重要視されているがセレン、硫化カドミウム等の電子写真感光体は海性 の点で製造上、取扱上の制約が大きいという欠点を有し ている。

[0005] このようた建機光速電性材料の欠点を改善するために選々の有機光準電性材料が往目されるようになり、電子写真感光体の感光響電に使用することが成みられるだど近年各界に再好が行われている。例えば終め、即550-1009年では北ずリビールカッパイールとトリニトロフルオレノンを含有した感光層を有する有機感光体が記載されている。しかしながらこの感光体は速度及び耐火においてナカなものではない。そのためキャリア発生機能とキャリア輸出機能を異なる物質に期間に分担させた報告が確認の選手を重要が表現で観音されている。

[0006] このような電子写真感光体においては、材料を広い範囲で選択できるので任意の特性を得やすく、 そのため高感度、高耐久の優れた有機感光体が得られる ことが期待されている。

[0007] このような機能分離型の電子写真感光体のキャリア発生物質及びキャリア線送物度として減せの有能化合物が提致されているが、特にキャリア発生地質は 感光体の基本的な特性を支配する意要な機能を担っている。そのキャリア発生物質としてはこれまでジプロムアンスアンスロン代表される多様サーン化合物、リウム化合物及びピリリウム化合物の共晶機体、スクエアリウム化合物、アグロンアニン化合物、アゾ化合物などの光準電性物質が展用化されてきる。

[0008] 更に電子写真感光体により高い感度を与え るためには高いキャリア発生効率を持つキャリア発生物 質も必要である。この点について近年、フタロシアニン 作合物は優れた光導電材料として注目され、活発に研究 が行われている。

[0009] フタロシアニン化合物は、中心金属の種類 や結晶製の違いによりスペクトルや光環性性などの各種 が此対変化するとが知られている。何えば、何クロ シアニンドはα、β、7、。型の結晶型が存在し、これ らの結晶型が異なることにより電子写真特性に大きな差 があることが報告されている(澤田 学、「染料と楽 品」、24(6)、122(1979))、 【0 0 1 0】また、近年特にチライルフタロシアニンが 注目されているが、チタニルフタロシアニンについても A、B、C、Y型に呼ばれる4 0の立立な構造型が報告さ れている。しかしながら特別研80-87004年のA型、特別 何61-23846号記載の日本、特別研62-258665号記載のC 型チタニルフタロシアニンは滞催性、電子写真速度とも に来だ不十分ながある。また最近発表された Y型デタ ニルフタロシアニン(織田ら、「電子写真学会誌」、29 (3)、280、(1990))は高感度であるが希理性に関 してはまだ不十分な点もあり、帯電性が良好でかつ高感 10 度ケキャリア単分を質の異常が重要されている。10

【0011】またパナジルフタロシアニンについても数 多くの報告が有るが感光体としては例えば特開平1-2170 74号に記載されて有るチタニルフタロシアニンのB型結 晶に相当する結晶型や特開平1-204968号に記載のA型に 相当する結晶型を含んだ感光体が開示されている。しか しこれらの結晶型では十分な威度は得られない。更に特 開平1-268763号にはチタニルフタロシアニンの特開昭62 -67094号の比較例に記載されてある結晶型と類似のプラ ッグ角 2 θ の27.2° にピークを有する結晶型が記載され 20 ているが、この結晶型も感度の点で不十分である。これ はパナジルフタロシアニンもチタニルフタロシアニンと 同様、単に27.2 にピークを有する結晶は三次元的な結 品配列を考えると9.5°に明瞭なピークを有する高感度 のチタニルフタロシアニンのY型結晶の結晶配列とは異 なっているためである。このようにパナジルフタロシア ニンについても高感度な特性の得られる結晶型は報告さ わていないのが理状である。

[0012]また、近年半一のフタロシアニンだけでなく複数のフタロシアニンを用いて特定の結晶配列を形成 30 させるというフタロシアニンの混晶が報告されている。この原晶に単なる複数のフタロシアニンの混合とは異なった特性を得られるという利点がある。このフタロシアニンの活晶を研究としては例えば時間デジーとは見なった特性を得られるという利点がある。このフタロシアニンの活晶の例としては例えば時間デジーとは612程とロックタロシアニンの共業をはよる混晶の形成が開示されている。しかしながらこれに開示されている結構を関係プラロシアニンと無金属プタロシアニンの混晶とボデルによいもではいる。

【0013】また特開平へ70763号に記憶されている蓋 着によるチタニルフタロシアニンとパナジルフタロシア ニンの提品はチタニルフタロシアニンのA程度び15世記 脂当する結晶整を示している。しかしながらこれらの結 晶型では感度の点で不十分である。このように混晶とさが いても要求される特性を満足するためには混晶を構成す るフタロシアニンの種類や結晶型の選択が重要である。 そのためには材料の選択だりではなく特定の結晶型を得 かかの金属を経行を着しますである。 そのためには材料の選択だりではなく特定の結晶型を得 のかかの金属を経行を着しますである。 を対しては材料の選択だりではなく特定の結晶型を得 のまり、それるのが増来した。

よる混晶の形成方法以外の結晶変換技術の開発も望まれ ている。

[0014]

【発明が解決しようとする問題点】 一般にフタロシアニ ンを電子写直感光体に用いる場合、中心金属の種類や結 品型によって特性は著しく変化することは良く知られて いる。したがって、電子写真感光体用のフタロシアニン としては帯電性が良好で高い感度を有する安定な結晶型 が必要である。一方、ブラッグ角 2 0 の27.2°±0.2° にピークを有するチタニルフタロシアニンは公知の光導 世性物質の中では極めて高い感度を有していることは良 く知られているが、このチタニルフタロシアニンを電子 写真感光体に用いた場合には帯電性が不十分で、高い特 性が要求される電子写真感光体においては高い感度を維 持し、さらに帯電能の優れた電荷発生物質が望まれる。 【0015】本発明はこのような従来の課題を解決し、 帯電性に優れ高威度で繰返し使用において優れ、かつ徐 布液の保存安定性の良好な電子写真感光体を提供するこ とを目的とする。

0 [0016]

【問題点を解決するための手段】本発明の目的は電荷発生物質としてCUKG体性X線(波長J. Sel.A)に対するプラッグ角20の27.2* も0.2* にピークを必須に有するチタエルフタロシアニンの混晶を、側鎖の一部に水敷基を有するポリマーを少なくとも一つの成分とするパイングに分配した電荷発生層を持つことによって速度することができる。

【0017】側鎖の一部に水酸基を有するボリマーとは 側鎖にアルコール性OH基を一部分持ったもので例えば ポリピニルアルコールから誘導されるものをあげること ができる。ここで言う誘導されるものとはポリビニルア ルコールから作られる物ばかりでなく、逆に部分加水分 解によってポリマーの一部がポリピニルアルコール構造 になったものも含まれる。例としては部分齢化した酢酸 ビニル、ポリビニルホルマール、ポリビニルブチラール などをあげることができる。これらのポリマーは共重合 してもよく、例えばエチレン-酢酸ビニル-ビニルアルコ ール共重合体、ホルマール-酢酸ビニル共重合体、塩化 ビニル-酢酸ビニル共業合体などを上げることができ る。また本発明におけるパインダポリマーは今述べたラ ジカル共乗合体だけではなく水酸基の一部をもって他の ポリマーと脱水縮合した共重合体をもその範疇に含む。 この様な物の例としてはシリコーン樹脂とプチラール樹 脂との縮合物などをあげることができる。

(0018]本発明では電荷発生物質を分散するに上述のポリマー単独でパインダとしてもよく、あるいはポリアミド樹脂、セルロース樹脂、シリコーン樹脂などと混合して使用しても良ね、パインダに対するキャリア発生物質の部合は10-600世が増ましく、さらには50-400世界とする。

【0019】以下、本発明を詳細に説明する。

[0020] 本発明に用いられるフタロシアニンの混晶 について、まず混晶とは一般に2種またはそれ以上の物 質が混合し、均一な溶相となった結晶をつくる場合、そ の結晶のことをいうが、明礬郷に見られるような同形の 塩や結晶格子が類似、或いは原子半径のあまり違わない 金属間においては混晶が形成されることが知られてい

[0021] 本発明の結晶型をとるフタロシアニンの混 品についても良く似た傾向が見られ、チタニルフタロシ 10 アニンと比較的類似の構造のものが混晶を形成しやすい 傾向が見られた。チタニルフタロシアニンはW. Hillerら によって結晶構造解析がなされており (Z.Kristallog r., 159, 173(1982)) 、その構造はTi=0がフタロシアニ ン環の共役平面に対して上方に突き出たような構造をし ている。

【0022】 このチタニルフタロシアニンに対して例え ば平面構治を有する無金属フタロシアニンとの間では結 晶純度の高い本発明の結晶型の混晶を得るのは困難で、 本発明の結晶型に他の結晶が混入してくるなどの問題が 20 生じ、性能低下の原因となりやすい。一方、パナジルフ タロシアニンにおいても結晶構造解析がなされており (R. Ziolo etal., J. Chen. Soc. Dalton, 2300(1980)) 、 F タニルフタロシアニンとはTi=O結合とV=O結合にわず かに違いはあるものの良く似た立体構造をとっているこ とが報告されている。したがって、パナジルフタロシア ニンはチタニルフタロシアニンと混晶を形成するのに有 利な立体構造を有していると考えられ、実際にパナジル フタロシアニンにおいて他のいくつかのフタロシアニン

【0023】本発明のチタニルフタロシアニンとパナジ ルフタロシアニンの混晶の結晶型はCuKα特性X線 (被長1.541Å) に対するブラッグ角2 0 の27.2°±0.2 に主たる明瞭なピークを有しているものはすべて含ま れるが、なかでも27.2°±0.2°以外にも9.6°±0.2° 或いは9.0°+0.2°に明瞭なピークを有している結晶型 が望ましい。更には9.6° ±0.2° 及び27.2° ±0.2° に 明瞭なピークを有するような結晶型が最も望ましい。 【0024】本発明で用いられるチタニルフタロシアニ 40 ン (TiOPc) はつぎの一般式 [I] で表される。

[0025] [Kt1]

一般式 [1]

【0026】但し、X1、X2、X3、X4は水素原子、ハ ロゲン原子、アルキル基、或いはアルコキシ基、アリー ルオキシ基を表し、k、1、m、nは0~4の整数を表 す。また、本発明で用いられるパナジルフタロシアニン (VOPe) けつぎの一般式 [II] で表される。

[0027] [化2]

一般式[I]

[0028] 但し、X1、X2、X3、X4は水素原子、ハ ロゲン原子、アルキル基、或いはアルコキシ基、アリー とは異なり、本発明の結晶型の混晶を得ることができ 30 ルオキシ基を表し、k、1、m、nは0~4の整数を表

> 【0029】X線回折スペクトルは次の条件で測定さ れ、ここでいうピークとはノイズとは異なった明瞭な鋭 角の突出部のことである。

[0030]

X線管球 Сu 飯 圧 40.0 κv 100 mΑ スタート角度 6.0 deg. ストップ角度 35.0 deg. ステップ角度 0.02 deg. 測定時間 0.50 sec.

本発明に用いられるチタニルフタロシアニンの合成には 種々の方法を用いることができるが、代表的には次の反 応式(1)或いは(2)に従って合成することができ

[0031] [4E3]

[0032] 式中、R1~R4は脱離基を表す。

[0033]また、未発明に用いられるパナジルンタロシアニンはチタニルフタロンアニンと同様に・フタロエ ・リルやロ・ジイミノイソインドリンと五酸化パナジウム、アセチルアセトンパナンウムに代表されるパナジウム試養とナクロルナフタレン等の不活性解解中で反応させるとたとにも関係ることができる。

[0084]上記のようにして得られたテケニルフタロシアニンとパナシルフタロシアニンの振島の形成は従来 が 技術としては失業者の方法ののが知られているだすぎなかったが、 本発明者をによる解析な検討の結果、そのほかにも溶集中に今上に降謀させた後折出させる方法、 或は固体水腫にて指合後、ミリング等の影響力を付きする方法などによっても鹿島の形成が可能であることが判っ

[0005] 具体的には再結晶、再22歳、アシッドベースト処理、成は充式又は週式によるミリングによる方法 などが挙げられるが、このような混晶の形成法の確定に より本発明の結晶型を得るに至った。しかしながら混晶 30 を形成させる方法はこれらの方法に限定されるものでは ない。

[0036]次に本発明に用いられる結晶型のチタニル フタロシアニン-パナジルフタロシアニン福品を得る方 法を例示的に示す。例えば通常のアシッドペースト処理 により任意の結晶型のチタニルフタロシアニン及びパナ ジルフタロシアニンを濃硫酸に溶解し、その硫酸溶液を 水にあけて折出した結晶を濾取する方法、或は任意の結 晶型のチタニルフタロシアニンとパナジルフタロシアニ ンを混合し、その混合物をミリング等の機械的な力によ 40 り粉砕する方法などによってチタニルフタロシアニン-パナジルフタロシアニンより構成されるアモルファス結 晶が得られる。ここでアシッドペースト処理によりアモ ルファス化を行う場合は一般的な条件にて達成され、フ タロシアニンに対する濃硫酸の重量比は特に限定されな いが、5倍から200倍程度が望ましい。また、濃硫酸に 対する水あけに用いる水の量は重量比で通常、5倍から 100倍程度が望ましい。更に、フタロシアニンを濃硫酸 に溶解する温度は5℃以下、水あけ温度は通常0℃以上 50℃以下が築ましい。

【0037】次いでこのアモルファス結晶を特定の有機 溶媒で処理することによって本発明に用いられる結晶型 を得ることができる。用いられる有機溶媒としては炭化 水素系溶媒、芳香族系溶媒、ハロゲン系溶媒、アルコー ル、エーテル系溶媒、エステル系溶媒、有機酸、有機ア ミン類、複素環化合物などが挙げられるが、必要に応じ てスルホン酸やトリクロル酢酸等の酸を添加してもよ い。一方、アモルファス結晶の状態は水分を含んだウエ ットペーストの状態或は水分を含んでいない乾燥状態の もののどちらも用いることができるが、これは処理する 有機溶媒の種類や目的によって選択する事ができる。さ らにこの溶媒処理においては必要に応じて加熱あるいは ミリング処理等の操作を行うことができる。また一日こ れらの方法にて本発明の結晶型に変換された結晶に対し て更に上述の有機溶媒で処理するなどの必要に応じた結 晶処理を行うことができる。しかしながら結晶変換の方 法は必ずしもこのような方法に限定されるものではな и.

② [0038] 本発明のチタニルフタロシアニンとパナジ ルフカロシアニンの混乱におけるチタニルフタロシアニ ンとパナジルプタロシアニンの組成比は両方のフタロシ アニンが存在していれば特に限度されないが、チタニル フタロシアニンの存在比比50%以上が望ましい。さらに 望ましくはチタニルフタロシアニンの存在比が80%以上 である。さらにはチタニルフタロシアニンの存在比が80%以上が最も望ましい。ここでいう存在比とは全温量に 対しての含有されているチタニルフタロシアニンの重量 比を表す。

40 【00 8 9】 朱炯明の電子卒業感光体は上配のテタニルフタロシアニンとパナジルフタロシアニンの混島の他に 光帯電性物質を併用してもよい。他の光滞電性物質としてはね、B、C、アモルファス、その他Y型に代表されるフラッグ角2 0 0 27.2°にピークを有する各チタニルフタロシアニントやパナジルフタロシアニン、更には無金属フタロシアニンンマンスを指数の金属アタロシアニン、ナフロシアニン、その他ポルフィリン誘導体、アソ化合物、ジプロモアンスアンスロンに代表される多限キノン化合物、ジプロモフスアンスロンに代表される多限キノン化合物、ビリウム化合物の支起側は、スクエ アリウム化合物などが挙げられる。

[0040] また、本発明の電子写真感光体はキャリア 輸送物質を併用してもよい。キャリア輸送物質としては 種々のものが使用できるが、代表的なものとして例えば オキサゾール、オキサジアゾール、チアゾール、チアジ アゾール、イミダゾール等に代表される含窒素複素環 核、及びその縮合環核を有する化合物、ポリアリールア ルカン系の化合物、ピラゾリン系化合物、ヒドラゾン系 化合物、トリアリールアミン系化合物、スチリル系化合 物、ポリス (ピス) スチリル系化合物、スチリルトリフ*10

*ェニルアミン系化合物、8-フェニルスチリルトリフェ ニルアミン系化合物、ブタジエン系化合物、ヘキサトリ エン系化合物、カルパゾール系化合物、縮合多環系化合 物等が挙げられる。このキャリア輸送物質の具体例とし ては例えば特開昭61-107856号に記載のキャリア輸送物 質を挙げることができるが、特に代表的なものの構造を 次に示す。 [0041]

[化4]

(1)

(2)

[化5]

[0042]

(3)

(4)

$$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \\ \end{array}$$

[0043]

(7)

特開平5-2279

(6)

(7)

[0044]

(8)

特闘平5-2279

C=CH-N

(10)

$$\widehat{\operatorname{CH}}_3 \bigvee N - \bigvee - \bigvee - \bigcap - \bigcap \operatorname{CH}_3$$

[0045]

[化8]

特開平5-2279

15 (11)

(12)

$$C = CH - CH = C$$

$$C_2H_5$$

$$C_2H_5$$

$$C_2H_5$$

(13)

(14)

[0046]

[化9]

18

17 (15)

(16)

(17)

【0047】感光体の構成は種々の形態が知られてい る。本発明の感光体はそれらのいずれの形態もとりうる が、積層型もしくは分散型の機能分離型感光体とするの が望ましい。この場合、通常は図1 (a) から同図 (f) のような構成となる。 図1 (a) に示す層構成 は、導電性支持体1上にキャリア発生層2を形成し、こ れにキャリア輸送層3を積層して感光層4を形成したも のであり、同図 (b) はこれらのキャリア発生層 2 とキ ャリア輸送層3を逆にした感光層4'を形成したもので ある。同図 (e) は同図 (a) の層構成の感光層 4 と導 40 電性支持体1の間に中間層5を設けたものである。同図 (e) の層構成はキャリア発生物質6とキャリア輸送物 質7を含有する感光層4"を形成したものであり、同図 (f) はこのような感光層 4"と導電性支持体1との間 に中間層5を設けたものである。同図 (a) から同図

(f) の構成において、最表層にはさらに保護層を設け 【0048】感光層の形成においてはキャリア発生物質 或はキャリア輸送物質を単独でもしくはパインダや添加 剤とともに溶解させた溶液を塗布する方法が有効であ 50

ることができる。

る。しかし、一般にキャリア発生物質の溶解度は低いた め、そのような場合キャリア発生物質を超音波分散機、 ボールミル、サンドミル、ホモミキサ等の分散装置を用 いて適当な分散媒中に微粒子分散させた液を徐布する方 法が有効となる。この場合、パインダや添加剤は分散液 中に添加して用いられるのが通常である。

【0049】感光層の形成に使用される溶剤或は分散媒 としては広く任意のものを用いることができる。例え ば、プチルアミン、エチレンジアミン、N,N-ジメチルホ ルムアミド、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイ ソプロピルケトン、メチルイソプチルケトン、シクロへ キサノン、4-メトキシ-4-メチル-2-ペンタノン、テトラ ヒドロフラン、ジオキサン、酢酸エチル、酢酸プチル、 酢酸-t-プチル、メチルセロソルブ、エチルセロソル ブ、ブチルセロソルブ、エチレングリコールジメチルエ ーテル、トルエン、キシレン、アセトフェノン、クロロ ホルム、ジクロルメタン、ジクロルエタン、トリクロル エタン、メタノール、エタノール、プロパノール、ブタ ノール等が挙げられる。

【0050】キャリア輸送層の形成にパインダを用いる

場合に、パインダとして任意のものを選ぶことができるが、特に疎水性でかつフィルム形成能を有する高分子重合体が望ましい。このような重合体としては何えば次のものをあげることができるが、これらに限定されるもの

ではない。 ポリカーボネート ポリカーボネート Z 樹脂 アクリル樹脂 メタクリル樹脂 ポリ塩化ピニル ポリ塩化ピニリデン

ポリスチレン スチレンープタジエン共 重合体

ボリ酢酸ピニル ボリピニルホルマール ボリピニルブチラール ポリピニルアセタール ポリピニルカルパゾール スチレン-アルキッド樹

脂 シリコーン樹脂 シリコーン-アルキッド

樹脂 シリコーン-プチラール樹脂 ポリエステル ポリウレタン ポリアミド エボキシ樹脂 フェノール樹脂

塩化ビニリデン-アクリロニトリル共重合体 塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体

塩化ビニル・亜酸ビニル・無水マレイン酸共業合体 バインダに対するキャリア輸送物質の割合は10~500vt とさするのが望ましい。キャリア発生層の原をは0.01~ 20μπとされるが、さらには0.05~6μπが対ましい。キ ャリア輸送層の厚みは1~100μπであるが、さらには5

~30 // mが好きしい。 【0051】上記感光層には感度の向上や残留電位の減 少、或は反復使用時の疲労の低減を目的として電子受容 性物質を含有させることができる。このような電子受容 30 性物質としては例えば、無水琥珀酸、無水マレイン酸、 ジプロム無水琥珀酸、無水フタル酸、テトラクロル無水 フタル酸、テトラプロム無水フタル酸、3-二トロ無水フ タル酸、4-二トロ無水フタル酸、無水ピロメリット酸、 無水メリット酸、テトラシアノエチレン、テトラシアノ キノジメタン、0-ジニトロベンゼン、10-ジニトロベンゼ ン、1,8,5-トリニトロペンゼン、p-ニトロペンゾニトリ ル、ピクリルクロライド、キノンクロルイミド、クロラ ニル、プロマニル、ジクロルジシアノ-p-ペンゾキノ ン、アントラキノン、ジニトロアントラキノン、9-フル 40 オレニリデンマロノニトリル、ポリニトロ-9-フルオレ ニリデンマロノニトリル、ピクリン酸、0-ニトロ安息香 酸、p-二トロ安息香酸、3.5-ジニトロ安息香酸、ペンタ フルオル安息香酸、5-ニトロサリチル酸、3.5-ジニトロ サリチル酸、フタル酸、メリット酸、その他の電子規和 力の大きい化合物を挙げることができる。領子受容性物 質の添加割合はキャリア発生物質の重量100に対して0.0 1~200が望ましく、さらには0.1~100が好ましい。 [0052]また、上記感光層中には保存性、耐久性、

【0052】また、上記感光層中には保存性、耐久性、 ゼンで洗浄し、更にメタノールで洗浄した。更に得られ 耐薬境依存性を向上させる目的で酸化防止剤や光安定剤 50 た結晶を2%塩酸水溶液中容温にて数回接伸洗浄し、さ

等の%化防止剤を含有させることができる。そのような 目的に用いられる化合物としては何えばドコフェロール 等のグロマノール特導体及びそのエーデル化化合物もし くはエステル化化合物、ポリアリールアルカン化合物、 ハイドロキノン西導体及びそのモノ及びジエーデル化化 合物、ペングリフェノが開業、ペングトリアノール特導 体、デオエーテル化合物、ホスホン酸エステル、亜螺酸 エステル、フェニレンジブミン誘導体、フェノール化合 物、ヒンダードフェノール代合物、直収すこい名的、 20 類状アミン化合物、ヒンダードアミン化合物などが有効

り 環状アミン化合物、ヒンダードアミン化合物などが有効 である。特に有効な化合物の具体例としては「IRGAMOX 1019」、「IRGAMOX 565」(テバ・ガイギー社談)、「ス ミライザー BRT」、「スミライザーMDP」(住友化学工 業社談)等のヒンダードアェノール化合物、「サノール 15-2626」、「サノール LF-6221.D」(三共社談)等のヒ ンダードアミン化合物が挙げられる。

[0053]中間層、保護層等に用いられるパインダと しては、上記のキャリア輸送層用に挙げたものを用いる ことができるが、そのほかにナイロン樹脂、エチレン-が酸ビニル共富合体、エチレン-酢酸ビニル-無水マレイ

20 新鞭ビニル・塩富合体、エチレン・新鞍ビニル・無水マレイン酸共富合体、エチレン・新鞍ビニル・メタクリル酸共富合体等のエチレン系被据。ボリビニルアルコール、セルロース誘導体等が高効である。また、メラミン、エボキシ、イソシアネート等の熱硬化或は減少等的硬化を利用した硬化型のパインダを用いることができる。

【0054】薬症性支持やとしては全層死、金属ドラムが用いられる他、薬電性ボリマーや酸化インジウム等の 報電性化合物、もしてはアルミニウム、パラジウム等の 金属の薄層を整布、蒸着、ラミネート等の手段により紙 やプラスデックフィルムだら基体の上に設けてなるも のを用いることができる。

【0055】 【実施例】

: チタニルフタロシアニンの合成:

1,3・ジイミノイソインドリン20、2gとロージクロルベンゼ ン200ml及びチタニウムテトラーm・ブトキシドン20、4g を混合し、産業気度下にて3時間要接させた。放他して 富温に戻した装折出した結晶を建取し、ルックロルベン ゼンで洗浄し、更にメタノールで洗浄した。更に得られ 40 た結晶を2 %塩原水溶液中空温にて数回接伸洗浄し、さ らに脱イオン水で敷固洗浄を織り返した。その後メタノ ールで洗浄後、乾燥して背紫色のチタニルフタロシアニ 公結風&&なを得た。

[0056]:パナジルフタロシアニンの合成:

1.3-3ペミノイソインドリン28.2gとかジクロルベンゼン200ml及びパナジルアセチルアセチルナナート8gを選合し、窒素気液下にて5時間顕微させた。その後放冷して室盤に戻した後析出した結晶を譲取し、ロングロルベンゼンで洗浄し、更にメタノールで洗浄した。更に得られ

らに脱イオン水で数回洗浄を繰返した。乾燥後この結晶 を1-クロルナフタレンで再結晶して紫色のパナジルフタ ロシアニン結晶18.9gを得た。

[0057] 合成例1

チタニルフタロシアニン 4g及びパナジルフタロシアニ ン1gを氷冷下250gの96%硫酸に溶解し、この硫酸溶液 を51の水にあけて折出したアモルファス状態のウエッ トペーストを減取した。

【0058】更にこのウエットペーストとのジクロルペ ンゼン50gを混合し、50℃の温度で2時間撹拌した。C 10 シアニンの混晶のB型結晶を得た。 の反応液をメタノールで希釈後濾過し、更に得られた結 晶をメタノールで数回洗浄して青色結晶を得た。この結 晶は図2に示すようにプラッグ角2 θ の9.6° 及び27.2 にピークを有する本発明のチタニルフタロシアニンと パナジルフタロシアニンの混晶であることが判った。

[0059] 合成例2

合成例1のウエットペーストを乾燥して得られた粉末5 g及びp-トルエンスルホン酸25gを混合し、更に酢酸500m 1を加えて5時間加熱源流した。反応物を減取した後、 濾波が完全に中性になるまで水洗を数回繰り返した。更 20 にメタノール中で30分間撹拌した後、濾過、乾燥して青 角結晶を得た。この結晶は図3に示すようにブラッグ角 2 θ の 9.0° 及び27.2° にピークを有するデタニルフタ ロシアニンとパナジルフタロシアニンの混晶であること が削った。

【0060】合成例3

チタニルフタロシアニン 4g及びパナジルフタロシアニ ン1gを冷却下250gの96%硫酸に溶解し、この硫酸溶液 を51の水にあけて析出したアモルファス状態のウェッ トペーストを濾取した。このウェットペーストをとって 30 実施例1において、合成例1で得られたチタニルフタロ メタノール250ml中にて24時間ミリング処理を行った。 その後、結晶を濾過、乾燥して青紫色の結晶を得た。こ の結晶のX線回折スペクトルは図4に示すようにプラッ グ角 2 f の27.2° に明瞭なピークを有するが、その他は プロードになっており明瞭なピークは観測されなかっ

[0061] 合成例4

合成例1においてチタニルフタロシアニン2.5g及びパナ ジルフタロシアニン2.5gを用いた他は合成例1と同様に して青色結晶を得た。この結晶は関5に示すようにブラ 40 して感光体を作成しサンプル3とする。 ッグ角 2 θ の9.6° 及び27.2° にピークを有していた。

【0062】合成例5

合成例1においてチタニルフタロシアニン4.75g及びパ ナジルフタロシアニン0.25gを用いた他は合成例1と同 様にして青色結晶を得た。この結晶は図6に示すように ブラッグ角2009.6°及び27.2°にピークを有してい た。

【0063】比較合成例1

合成例1のウエットペーストを乾燥して得られた粉末2

晶は図7に示すようにブラッグ角20の9.2 、10.5 、13.1 、15.0 、26.2 、27.1 にピークを有する チタニルフタロシアニンとパナジルフタロシアニンの混 晶のA型結晶であることが判った。

[0064]比較合成例2

合成例1のウエットペーストを乾燥して得られた粉末2 gを150mlの1, 1, 2, 2-テトラクロルエタン中で加熱還流し て図8のようなブラッグ角2 0の7.5° 及び28.6° にピ ークを有するチタニルフタロシアニンとパナジルフタロ

[0065]実施例1

共重合ポリアミド 『アミラン CM8000』 (東レ) 3 部 をメタノール100部に加熱溶解させ下引き液を得た。こ れをアルミニウムを蒸着したポリエステルペース上にワ イヤパーを用いて塗布し隙厚0.5μmの下引き層を得た。 【0066】ついで合成例1で得られた本発明のチタニ ルフタロシアニン-バナジルフタロシアニン混晶1部、 パインダ樹脂としてプチラール樹脂『BL-1』(低重 合度タイプ プチラール基63mo1% 積水化学) 1部、 分散媒としてメチルエチルケトン100部をサンドミルを 用いて分散し、分散液を得た。これを上記の下引き層の Fにワイヤパーを用いて塗布し業屋0.2umのキャリア発 生屬とした。さらにこの上にキャリア輸送物質として例 示化合物(13) 1部をポリカーボネート謝贈『ユーピロ ン 2 200』 (三菱 互斯化学) を1,2ジクロルエタン10部に 溶解した液をプレード塗布機を用いて塗布、乾燥の後、 膜厚20μmのキャリア輸送層を形成しサンプル1とす

[0067] 実施例2

シアニン-パナジルフタロシアニン混晶を用いる代りに 合成例2で得られたチタニルフタロシアニン-パナジル フタロシアニン混晶を用いた他は実施例1と全く同様に して感光体を作成しサンプル2とする。

[0068] 実施例3

実施例1において、合成例1で得られたチタニルフタロ シアニン-パナジルフタロシアニン混晶を用いる代りに 合成例 3 で得られたチタニルフタロシアニン-パナジル フタロシアニン混晶を用いた他は実施例1と全く同様に

【0069】実施例4

実施例1において、合成例1で得られたチタニルフタロ シアニン-パナジルフタロシアニン混晶を用いる代りに 合成例4で得られたチタニルフタロシアニン-パナジル フタロシアニン混晶を用いた他は実施例1と全く同様に して威光体を作成しサンプル4とする。

[0070] 実施例5

実施例1において、合成例1で得られたチタニルフタロ シアニン-バナジルフタロシアニン混晶を用いる代りに gを1-クロルナフタレンにより再結晶した。得られた結 50 合成例 5 で得られたチタニルフタロシアニン-パナジル 23

フタロシアニン混晶を用いた他は実施例1と全く同様に して感光体を作成した。これをサンプル5とする。

[0071] 実施例6

実施例1において、キャリア発生層のパイング装贈として低重合度タイプのプチラール機能『BL-1』の代り に高重合度のプチラール機能『BH-3』(積水化学) を用いて分散した他は実施例1と全く同様にして感光体 を作成した。サンプル6とする。

【0072】実施例7

実施例 において、キャリア発生層のバインダ樹脂とし 10 で低重合度かつ、プチラール化度の低い (63m1 %) タ イブのプチラール樹脂 『BL -1』の代りにプチラール 化度の高い (70m1 %) ブチラール樹脂 『BH -3』 (機)水(学) を用いて分散した他は実施例 と全く同様 にして酸米体を呼吸しサンプルノとする。

実施例8

実施例1において、キャリア発生層のパインダ樹脂としてブチラール樹脂の代りにシリコーン変性のブチラール 増脂 (荷越化学工業) を用いて分散した他は実施例1と 全く同様にして敵光体を作成しサンブル8とする。

[0073] 実施例9

実施例1において、キャリア発生層のパインダ衛脂としてブチラール樹脂の代りに塩化ビニル・酢酸ビニル・ビニルアルコール共富合体『ビニライトAGH』(UCC社会)を用いて分散した他は実施例1と全く同様にして感光体を作成しサンブル9とする。

[0074] 実施例10

実施例1において、キャリア発生層のバインダ樹脂としてブチラール樹脂の代りにホルマール樹脂「ビニック 2』(チッソ株式会社)を用いて分散した他は実施例1 30 と全く両様にして敵が体を作成しサンブルロとする。

[0075] 実施例11

実施例1において、キャリア発生層のパインダ樹脂としてブチラール樹崖の代りにエチレン・新鞭とニル共重合体『エスレックC』(截水化学)を用いて分散した他は実施例1と全く同様にして感光体を作成しサンブル11とする。

[0076] 実施例12

-表1-

-表1-					
ンプルNo.	CGLパインダ	Va(V)	V i (V)	DD	E1/
1	プチラール	-1560	-1323	15.2%	0.40
2	,,	-1480	-1214	18.0	0.45
3	,,	-1420	-1097	22.3	0.53
4	<i>n</i>	-1310	-1074	18.0	0.41
5	,,	-1620	-1426	12.0	0.42
6	高分子量プチラール	-1580	-1346	14.8	0.41
7	高プチラール化プチラール	-1600	-1373	14.2	0.41
8	シリコン変性プチラール	-1620	-1247	13.0	0.39
9	塩ビ-酢ビ-P VA	-1380	-991	18.2	0.52
10	-l- 11 -77 11 -	_1200	_1000	17 E	0.50

実施例1において、キャリア発生物質の分散媒にメチル エチルケトンの代りにテトラヒドロフランを使用して分 散した他は実施例1と全く同様にして感光体を作成しサ ンプルロ2をする。

[0077] 比較例(1)

実施例1において合成例1で得られたチタニルフタロシ アニン-バナジルフタロシアニン標晶を用いる代りに比 軟合成例1で得られた混晶を用いた値は実施例1と全く 同様にして感光体を作成し比較サンブル(1)とする。

0 [0078] 比較例(2)

実施例1において合成例1で得られたチタニルフタロシ アニン-パナジルフタロシアニン型品を用いる代りに比 較合成例2で得られた混晶を用いた他は実施例1と全く 既様にして感光体を作成し比較サンブル(2)とする。

[0079] 比較例(3)

実施例1において、キャリア発生層のバイング制能とし てブチラール樹脂の代りにポリカーポネート樹脂 パン ライト L-1250』 (帯化成) を用い、分散版にテト ラヒドロフランを用いて分散した他は実施例1と全く同 (業施例1254する比約)

[0080] 『解稿1』以上のようにして得られたサンプルはベーバアナライザーEPA-8100(川口電機社 動 を用いて以下のような評価を行った。まず-80以 の条件で5秒間のコロナ帯電を行い、帯電庫後の表面電位 位Vaもよび時所で5秒間の第0分表面電位V1を求めた。 続いて表面間度が21以にsecとなるような電光を行 い表面値を212V1とするのに必要な響光能に12を求 かた。また、下記式から特殊差別DDを求めた。

[0081] DD=100 (Va-Vi) /Va (%) 終要亦奏1に示す。

[0082] 『評価2』得られたサンブルをドラムに張 り付け、『U-Bix1550』 (コニカ、半導体レーザ光 源終節) 改造機に装着させて、帯電、霧光を繰り返して 表面電位の安定性を見た。V bix未露光部の表面電位、 Vwiは凝光能の表面電位を示す。

[0083] 結果を表2に示す。

[0084]

25					20		
11	エチレン-酢	2	-1680	-1428	15.0	0.60	
12	ブチラール	分散THF)	-1480	-1211	18.2	0.38	
(1)	ブチラール		-1610	-1401	13.0	2.23	
(2)			-1280	-952	25.6	1.20	
(3)	ポリカーボネ	− ト	-1380	-1063	23.0	0.70	
-表2-							
				10000E	後の		
サンプルNo.	Vb (V)	Vw (V)	Vъ	(V)	Vw (V)	
1	-820	-25	-8	00	-30		
2800	-30	-7	790	-35			
3	-770	-50	-7	60	-55		
4	-710	-25	-7	00	-30		
5	-850	-20	-8-	40	-20		
6	-820	-30	-8:	10	-35		
7	-830	-30	-8:	10	-30		
8	-850	-20	-8-	40	-20		
9	-790	-40	-79	90	-45		
10	-780	-50	-78	60	-50		
11	-850	-65	-84	40	-70		
12	-800	-20	-78	80	-20		
(1)	-830	-150	-83	30	-180		
(2)	-700	-100	-68	80	-110		
(3)	-780	-80	-78	80	-100		

これもの継条から分かるように本契明の結晶型のチタ ニルフタロシアニンパナジルフタロシアニン張晶をボ リビニルアルコールから誘導をれるポリマー(特にブテ ラール系)に分散して作成した感光体は帯電電位が高 く、高い感度を有し、か一般り返し時の電位安定性が緩 れていることが分かる。

[0085]

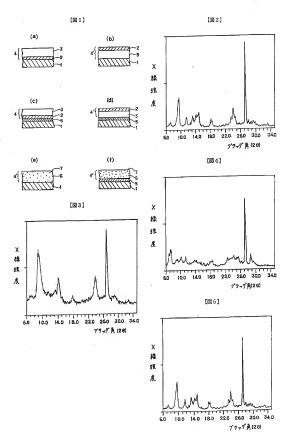
「発明の熱害」本発明の結晶型のチタニルフタロシアニ ン・パナジルアタロシアニン組品を苦りピニルアルコー ルから誘導されるポリマーに分散して作成した感光体は 高線度であり、かつ繰り返し使用に耐えるため、ブリン タ、デジタル複写像などにあって像形成に好遊な感光体 本機性れることが作さる。

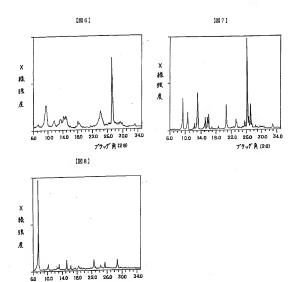
を提供することかできる。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明の感光体態様例の断面図。
- 【図2】合成例1で得られたTiOPc-VOPcのX線回析スペ 40 5 中間層
- クトル図。
- 【図3】合成例2で得られたTiOPc-VOPcのX線回析スペクトル図。

- 【図4】合成例3で得られたTiOPc-VOPcのX線回析スペクトル図。
- 【図5】合成例4で得られたTiOPc-VOPcのX線回析スペ クトル図。
- 【図 6】合成例 5 で得られたTiOPe~VOPeの X 線回析スペ 30 クトル図。
 - 【図7】比較例(1)で得られたTiOPc-VOPcのX線回析 スペクトル図。
 - 【図8】比較例(2)で得られたTiOPc-VOPcのX線回桁 スペクトル図。
 - [符号の説明]
 - 1 支持体
 - 2 キャリア発生層
 - 3 キャリア輸送層
 - 4 感光層
 - 0 5 中国層
 - 6 キャリア発生物質
 - 7 キャリア輸送物質





フロントページの続き

(72)発明者 木下 昭 東京都日野市さくら町1番地コニカ株式会 社内

ブラッグ角(28)